Bis(trifluormethylsulfonyloxy)organosilicium-Verbindungen als Synthesebausteine für neuartige Siliciumpolymere

Wolfram Uhlig

Laboratorium für Anorganische Chemie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, ETH-Zentrum, CH-8092 Zürich

Eingegangen am 26. November 1993

Key Words: Silyl triflates / Polysiloxanes / Polycarbosilanes / Polysilylenealkynes

Bis(trifluoromethylsulfonyloxy)organosilicon Compounds as Synthetic Materials for New Silicon Polymers

The new polycarbosilanes, polysiloxanes, and polysilylenealkynes 1c-6c were obtained by condensation of electrophilic α, ω -bis(trifluoromethylsulfonyloxy)organosilicon compounds 1b-6b with nucleophiles such as organolithium and organomagnesium compounds. The required silyl triflate derivatives 1b-6b have been prepared by reaction of the corresponding amino-, allyl-, or phenylsilanes 1a-6a with trifluoromethanesulfonic acid.

Siliciumorganische Polymere finden in den letzten Jahren ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse^[1]. Neben den seit fünf Jahrzehnten großtechnisch genutzten Siliconen^[2,3] sind auch andere siliciumhaltige Polymere zu Schwerpunkten moderner Untersuchungen geworden. Ursachen hierfür sind vor allem materialwissenschaftliche Aspekte, denn sowohl Polysilane^[4-6] als auch Polycarbosilane^[7-11] und Polvsilvlenalkine^[12,13] sind Edukte, aus denen durch Pyrolyse Siliciumcarbid-Keramiken hergestellt werden können. Neben diesem Aspekt lassen sich noch spezifische Anwendungsbereiche erkennen. So sind Polysilane infolge ihrer optischen Eigenschaften als hochauflösende Photoresists^[6,14], als Photohalbleiter für die Elektrophotographie^[15] und als Initiatoren für Photopolymerisationen^[16] nutzbar. Polysilylenalkine versprechen besonders aufgrund ihrer Ladungstransporteigenschaften, die durch Delokalisierung von π -Elektronendichte entlang der Hauptkette hervorgerufen werden^[17-21], neue Einsatzbereiche. Natürlich werden die Eigenschaften der Polymere entscheidend sowohl von den Substituenten an den Siliciumatomen als auch durch die Art der Verknüpfung der Siliciumatome untereinander bestimmt. Die Variationsbreite der Substituenten ist jedoch durch die drastischen Bedingungen bei den Polymersynthesen, die meist dehalogenierende Reaktionen vom Wurtz-Typ sind^[6,22-34], stark eingeschränkt. Somit ist eine Derivatisierung meist nur am fertigen Polymer möglich^[35-37]. Unsere Untersuchungen zur Chemie der Silvltriflate^[38-44] führten zu der Frage, ob Trifluormethansulfonsäure zur weitgehenden Modifizierung von Organosiliciumpolymeren unter milden Bedingungen genutzt werden kann. Im Mittelpunkt unseres Interesses standen dabei Möglichkeiten zur Kombination unterschiedlicher Strukturelemente in der Polymerhauptkette.

Ergebnisse und Diskussion

Prinzipiell sind zwei Konzepte zur Synthese neuer siliciumorganischer Polymere praktikabel – die Derivatisierung am fertigen Polymer und der gezielte Kettenaufbau aus vorgefertigten, speziell strukturierten Siliciumbausteinen. Die Realisierbarkeit des ersten Verfahrens haben wir vorgestellt^[38,45-48]. Schema 1 gibt einen Überblick über die Modifizierungsmöglichkeiten von Organosiliciumpolymeren mittels Trifluormethansulfonsäure ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Wahl der Abgangsgruppe R ist durch die Stabilität des jeweiligen Polymergerüsts bestimmt und in der zitierten Literatur erläutert.

Schema 1

$$\frac{1}{n} (MeSi-SiMePh-)_{n} \qquad \frac{1}{n} (MeSi-SiMePh-)_{n} \\ \frac{1}{n} (MeSi-C=C-)_{n} \qquad \frac{TfOH}{-RH} \qquad \frac{1}{n} (MeSi-C=C-)_{n} \\ \frac{1}{n} (MeSi-CHPh-)_{n} \qquad \frac{1}{n} (MeSi-CHPh-)_{n} \\ \frac{1}{n} (MeSi-CHPh-)_{n} \qquad \frac{1}{n} (MeSi-CHPh-)_{n} \\ R = Phenyl, Allyl \qquad TfO = CF_{3}SO_{3}$$

$$R_{3}Si-OTf \xrightarrow{LiX} R_{3}Si-X$$

- LiOTf
$$X = NR_{2}, PR_{2}, SR, OR, F, C1, SiR_{3}, GeR_{3},$$

SnR₃, C=CPh, CH=CH₂, CH₂-CH=CH₂, C₆H₅

Das zweite Konzept setzt die gezielte Synthese von α, ω -Bis-(triflyl)silicium-Verbindungen voraus, welche mit difunktionellen Nucleophilen unter Kettenbildung kondensiert werden können. Das Reaktionsschema wird durch Schema 2 illustriert.

Der Einsatz von Silyltriflaten als elektrophile Partner ist gegenüber anderen Edukten, beispielsweise entsprechenden Schema 2

$$\frac{1}{n} (R_2 Si - X - SiR_2 - Y -)_n$$
+ H-Y-H / 2 Et₃N - 2 Et₃NHOTf
$$(TfO)R_2 Si - X - SiR_2 (OTf))$$
+ Li-Z-Li - 2 LiOTf
$$\frac{1}{n} (R_2 Si - X - SiR_2 - Z -)_n$$

Halogeniden, in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft. Neben einer wesentlich höheren Reaktivität^[49,50] und damit verbundener Vollständigkeit der Umsetzungen ist besonders die Tatsache von Bedeutung, daß keine dem Metall-Halogen-Austausch analogen Prozesse^[41] zu beobachten sind. Dadurch kann eine höhere Regelmäßigkeit im Strukturaufbau erwartet werden als bei Verfahren unter Einsatz von Halogeniden, wo die Entstehung größerer Oligosilanblöcke meist unvermeidlich ist^[26]. Das wesentlichste Kriterium ist jedoch die Tatsache, daß a, o-Silyltriflate häufig leichter herstellbar sind als analoge Halogenderivate, denn Silicium-Element-Bindungen werden von Trifluormethansulfonsäure selektiv nach Schema 3 gespalten. Einen Spezialfall stellt die Umsetzung von Aminosilanen dar. Die Säure muß hier im stöchiometrischen Verhältnis 2:1 zugesetzt werden, da das freigesetzte Amin mit überschüssiger Säure unter Salzbildung reagiert.

Schema 3

$$R_{3}Si-X \xrightarrow{CF_{3}SO_{3}H / O^{\circ}C / Et_{2}O}_{- HX} R_{3}Si-OSO_{2}CF_{3}$$

$$R_{3}Si-NEt_{2} \xrightarrow{2 CF_{3}SO_{3}H}_{- Et_{2}NH_{2}OSO_{2}CF_{3}} R_{3}Si-OSO_{2}CF_{3}$$

Die Spaltungsgeschwindigkeit der Bindung Si-X sinkt signifikant in der Reihenfolge (X =) NEt₂ > Allyl > 1-Naphthyl > Phenyl > Cl > H, Ethinyl \gg Alkyl^[43,44,51,52]. Somit sind die im Sinne dieser Umsetzung besonders reaktiven Amino- und Allylsilane ideale Ausgangsverbindungen für die entsprechenden Synthesen. Da sie in ihrer Herstellung allerdings einen größeren Aufwand erfordern, verwendet man sie nur, wenn andere Derivate als Edukte ungeeignet sind. Anderenfalls kann auf die leichter zugänglichen Phenylsilane zurückgegriffen werden. Schema 4 illustriert am Beispiel des Disilylethins **1a**, des Trisiloxans **2a** und des Disilylphenylmethans **3a** die Darstellung der Ausgangsverbindungen.

1a-3a sowie das Disilan 4a reagieren mit Trifluormethansulfonsäure unter Austausch der jeweiligen Abgangsgruppe gegen das Triflat-Ion zu den Silytriflaten 1b-4b. Die Wahl der jeweiligen Austrittsgruppe ist strukturbeSchema 4

2 (Et₂N)Me₂Si(OTf)
$$\frac{\text{Li}_2\text{C}_2}{-2 \text{ LiOTf}}$$

(Et₂N)Me₂Si-C=C-SiMe₂(NEt₂) la

$$2 (Et_2N)Me_2Si(OTf) \xrightarrow{Ph_2Si(OH)_2 / 2 NEt_3}{- 2 Et_3NHOTf}$$

$$(Et_2N)Me_2Si-O-SiPh_2-O-SiMe_2(NEt_2) 2a$$

2 AllMe₂SiCl + PhCHBr₂
$$\frac{2 \text{ Mg}}{-2 \text{ MgBrCl}}$$

AllMe₂Si-CHPh-SiMe₂All 3a

dingt. Beim Disilan 4a mit der relativ stabilen Si-Si-Bindung genügt die Phenylgruppe, entsprechend obiger Spaltungsfolge von mittlerer Reaktivität, den Anforderungen für eine selektive Substitution. Auch beim Disilylethin wäre ein Phenylsubstituent ausreichend. Da jedoch der Unterschied in der Abspaltungsgeschwindigkeit zwischen Aminound Ethinylgruppe besonders groß ist, erreicht man durch die Verwendung des Aminoderivates 1a die höchstmögliche Reinheit von 1b und erspart aufwendige Reinigungsoperationen. Die Nutzung der Allylgruppe bei 3a ist hingegen zwingend erforderlich. Da es sich bei der Carbosilan-Einheit Si-CHPh-Si um eine Benzylsilan-Struktur handelt, kann deren Spaltung mittels Trifluormethansulfonsäure nur durch eine bessere terminale Abgangsgruppe unterdrückt werden. Beim Trisiloxan 2a ist schließlich der Einsatz der Aminogruppe als Austrittsgruppe notwendig. Anderenfalls wird grundsätzlich eine Protonierung des Siloxansauerstoffs mit anschließender Polymerisation beobachtet. Schema 5 faßt die Darstellung der Silvltriflate 1b-4b zusammen.

Schema 5

1b-4b stellen geeignete Ausgangsverbindungen für Polymersynthesen nach Schema 2 dar. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, vor der Polykondensation weitere Modifizierungsschritte an den Synthesebausteinen durchzuführen. Setzt man beispielsweise **3b** mit Dimethylphenylgermyllithium um, so gelangt man zur Verbindung **5a**, in der zwei Germylsilyl-Einheiten mittels eines Brückenkohlenstoffatoms verknüpft sind. Bei der Umsetzung von **5a** mit CF_3SO_3H sind zwei Reaktionswege denkbar. Es wird entweder die Phenyl-Germanium- oder die Benzyl-Silicium-Bindung durch die Säure gespalten. Das Experiment bestätigt den eindeutigen Verlauf unter Bildung des Germyltriflats **5b** nach Schema 6.

Schema 6

$$3b$$
+ 2 LiGePhMe₂ - 2 LiOTf
PhMe₂Ge-SiMe₂-CHPh-SiMe₂-GeMe₂Ph 5a
+ 2 TfOH - 2 C₆H₆
(TfO)Me₂Ge-SiMe₂-CHPh-SiMe₂-GeMe₂(OTf) 5b

Auch größere Oligosilan-Einheiten sind als Strukturelemente leicht synthetisierbar. Die Umsetzung von **4b** mit Silyllithiumverbindungen gestattet eine stufenweise Kettenverlängerung, wie sie in Schema 7 für das Tetrasilan **6a** aufgezeigt wird. Die Umsetzung mit CF_3SO_3H führt zu einem neuen Silyltriflat **6b**. Durch mehrfache Anwendung dieses synthetischen Doppelschritts werden auch definierte Oligosilane größerer Kettenlänge zugänglich.

Schema 7

$$4b$$

$$+ 2 \text{ LiSiMe}_{2}\text{Ph} - 2 \text{ LiOTf}$$

$$PhMe_{2}\text{Si-SiMe}_{2} - \text{SiMe}_{2} - \text{SiMe}_{2}\text{Ph} - 2 \text{ C}_{6}\text{H}_{6}$$

$$+ 2 \text{ TfOH} - 2 \text{ C}_{6}\text{H}_{6}$$

$$(TfO)Me_{2}\text{Si-SiMe}_{2} - \text{SiMe}_{2} - \text{SiMe}_{2}(\text{OTf}) - 6b$$

Nach diesem Reaktionsprinzip lassen sich vielseitig strukturierte Silyltriflate als elektrophile Edukte für neue Organosiliciumpolymere gezielt herstellen. Als nucleophile Reaktionspartner stehen organische und elementorganische Verbindungen zur Verfügung. Besonders geeignet sind Dilithiumsalze wie Li₂C₂, Li₂C₄, Li₂PR oder Li₂NR. Auch Digrignardverbindungen oder acide Element-Wasserstoff-Verbindungen wie Dialkohole, Dimercaptane, Silandiole oder Disiloxanole können eingesetzt werden. Die Kombination jedes Dinucleophils mit jedem Dielektrophil macht eine Vielzahl unterschiedlich strukturierter Organosiliciumpolymere zugänglich. Bereits aus **1b**-**6b** und den neun genannten Nucleophilen wären 54 verschiedene Polymere herstellbar. Modellhaft werden Umsetzungen von **1b**-**6b** mit Li₂C₂, Ph₂Si(OH)₂ und 1,4-BrMg-C₆H₄-MgBr vorgestellt. Schema 8 zeigt die realisierten Synthesevarianten. Es sind jedoch auch weitere Beispiele verifizierbar.

Die strukturelle Charakterisierung der Verbindungen 1c-6c beruht vorrangig auf Multikern-NMR-Messungen, wobei die ²⁹Si-NMR-chemischen Verschiebungen besondere Aussagekraft besitzen. Erwartungsgemäß findet man die für Polymerverbindungen typischen, verbreiterten Signalgruppen. Mit einer Signalbreite von 1.5-3 ppm sind die Signale jedoch bedeutend schmaler als sie bei Siliciumpolymeren beobachtet werden, die mittels Wurtz-Reaktionen synthetisiert wurden. In diesen Fällen treten Signalbreiten bis 10 ppm auf^[6,22,23]. Die schmaleren Resonanzen von 1c-6c weisen auf eine hohe Regelmäßigkeit der Strukturelemente in der Polymerkette hin. Diese These wird auch durch Aussagen von ¹³C-NMR-Spektren gestützt. So sind in den Spektren von 5c und 6c nur isolierte Ethingruppen nachweisbar. Hingegen werden keine Dialkinbausteine $-C \equiv C - C \equiv C -$ beobachtet, die bei der Umsetzung von Li₂C₂ mit Halogensilanen in wechselnden Ausbeuten als Nebenprodukte auftreten und auf Metall-Halogen-Austausch zurückzuführen sind.

Die Molmassen von 1c-6c werden von den Herstellungsbedingungen bestimmt und schwanken zwischen 3000 und 7000 g/mol. Das Verhältnis M_w/M_n liegt zwischen 1.5 und 2. Die höheren Molmassen werden bei relativ hohen Konzentrationen der Reaktionspartner und einer hohen Zutropfgeschwindigkeit gefunden. Andererseits kann bei Anwendung des Verdünnungsprinzips die Molmasse unter 3000 g/mol abgesenkt werden. Andere Einflußfaktoren wie unterschiedliche Lösungsmittel und Reaktionstemperatur sind Gegenstand künftiger Untersuchungen. Somit gelten die im experimentellen Teil angegebenen Molmassen nur für die jeweils genannten Bedingungen.

Die siloxygruppenhaltigen Polymere 2c-4c fallen grundsätzlich als hochviskose Öle an, die sich bis zu einer Temperatur von 200°C nicht zersetzen und in einen dünnflüssigen Zustand übergehen. Im Falle von 1c, 5c und 6c wird bei einer Molmasse über 5000 g/mol ein pulvriger Festzustand erreicht, jedoch kein definierter Schmelzpunkt beobachtet. Oberhalb von 80°C erfolgt unter Kontraktion eine Erweichung und Übergang in einen hochviskosen Zustand. Dieser Prozeß verläuft in einem Temperaturintervall von rund 60 Grad.

Aufgabe künftiger Untersuchungen wird es sein, das Pyrolyseverhalten der neuen Polymere zu untersuchen. Daneben gilt unser Interesse der Frage, ob auch das deutlich billigere Fluorsulfonat für derartige Polymersynthesen effektiv einsetzbar ist. Das vorgestellte Syntheseprinzip ist selbstverständlich für Anwendungen in großem Maßstab zu kostenintensiv. Sein wesentlicher Vorteil liegt jedoch darin, daß mit relativ geringem Aufwand eine große Anzahl unterschiedlich strukturierter Organosiliciumpolymere in kleinen Mengen für materialwissenschaftliche Untersuchungen hergestellt werden können.

Der Autor dankt dem Fonds der Chemischen Industrie für finanzielle Unterstützung und der Wacker Chemie GmbH, Burghausen, für Chemikalienspenden. Herrn Prof. R. Nesper sei für fördernde Unterstützung der Arbeiten gedankt. Schema 8

$$\frac{1}{n} (Me_2Si - C = C - SiMe_2 - C_6H_4 - M_gBr) = \frac{1}{n} (Me_2Si - C = C - SiMe_2 - C_6H_4 -)_n = 1c$$

2b - 2 MgBrOTf
$$\frac{1}{n} (Me_2Si-0-SiPh_2-0-SiMe_2-C_6H_4-)_n$$
 2c

3b
$$\frac{Ph_2Si(OH)_2/2 \text{ NEt}_3}{\frac{1}{n} (Me_2Si-CHPh-SiMe_2-0-SiPh_2-0-)_n}$$
 3c

$$\frac{1}{n} (Me_2Si-SiMe_2-0-SiPh_2-0-)_n \qquad 40$$

5b
$$\underline{\text{Li-C=C-Li}}$$
 $\frac{1}{n} (\text{Me}_2\text{Ge-SiMe}_2-\text{CHPh-SiMe}_2-\text{GeMe}_2-\text{C=C-})_n$ 5c $\frac{1}{n} (\text{Me}_2\text{Ge-SiMe}_2-\text{CHPh-SiMe}_2-\text{GeMe}_2-\text{C=C-})_n$ 6c

$$\frac{1}{n} (Me_2Si-SiMe_2-SiMe_2-SiMe_2-C \equiv C-)_n \qquad 6c$$

Experimenteller Teil

бЪ

4 b

Alle Untersuchungen wurden unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit durchgeführt, die Lösungsmittel nach gebräuchlichen Methoden getrocknet. Die stark hygroskopische Trifluormethansulfonsäure muß vor Gebrauch destilliert und anschließend unter inerten Bedingungen aufbewahrt werden. Detailierte Angaben zur Reinigung und Aufarbeitung der Rückstände sind in Lit.^[50] enthalten. Die Ausgangsverbindungen Li2C2[19], LiSiPhMe2[53], LiGePhMe₂^[54], Ph₂Si(OH)₂^[55], 4a, 4b, 6a, 6b^[56], 1,4-BrMgC₆H₄MgBr^[57] und (Et₂N)Me₂Si(OTf)^[44] werden nach Literaturvorschriften hergestellt. - 1H-, 13C-, 29Si-NMR: Multikerninstrumente AC 80, AM 200, WM 300. Die chemischen Verschiebungen sind gegen den internen Standard TMS angegeben. Die ²⁹Si-NMR-chemischen Verschiebungen triflatsubstituierter Siliciumatome sowie die 13C-NMR-chemischen Verschiebungen benachbarter Kohlenstoffatome sind in einer Schwankungsbreite von 5 ppm konzentrationsabhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf rund 1.5 M Lösungen. Die Zusammensetzungen aller Verbindungen wurden elementaranalytisch überprüft, die Molmassen der Monomere anhand des M⁺-Peaks massenspektrometrisch (Varian CH 7 A) ermittelt. Die Molmassen der Polymere wurden durch Size-Exclusion-Chromatographie (SEC) mit Toluol als Laufmittel an einem Knauer-HPLC-Gerät (25°C, 1 ml/min, Shodex 80M/S-Säule, Eichung mit Polystyren-Standard) ermittelt.

- 2 Et₃NHOTf

Bis[(diethylamino)dimethylsilyl]ethin (1a): 10 mmol einer frisch hergestellten Suspension von Li₂C₂ in 150 ml Diethylether werden auf 0°C gekühlt. Unter Rühren tropft man in 10 min eine Lösung von 5.58 g (20 mol) (Et₂N)Me₂Si(OTf) in 100 ml Diethylether zu. Man rührt 30 min bei Raumtemp., entfernt das Lösungsmittel i.Vak. und fügt 150 ml Toluol zu. Dabei fällt Lithiumtriflat aus und wird abgetrennt. Nach Abkondensieren des Toluols i.Vak. wird der Rückstand fraktionierend destilliert. Sdp. 58−60°C/0.1 Torr, Ausb. 2.21 g 1a (78%). – ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0.13 (s, 12H, MeSi), 1.11 (t, ³J = 6 Hz, 12H, CH₃CH₂), 2.83 (q, 8H, NCH₂). – ¹³C-NMR (CDCl₃): δ = 3.65 (MeSi), 15.33 (CH₃CH₂), 43.62 (NCH₂), 112.40 (C≡C). – ²⁹Si-NMR (CDCl₃): δ = −12.4. – MS (70 eV), *m/z* (%): 284 (7) [M⁺], 72 (100) [C₄H₁₀N⁺]. – C₁₄H₃₂N₂Si₂ (284.3): ber. C 59.14, H 11.26, N 9.85; gef. C 58.81, H 11.08, N 10.03.

1,5-Bis(diethylamino)-1,1,5,5-tetramethyl-3,3-diphenyltrisiloxan (2a): 2.16 g (0.01 mol) Ph₂Si(OH)₂ und 2.22 g (22 mmol) NEt₂ werden in 200 ml Diethylether vorgelegt. Unter Rühren tropft man bei 0°C eine Lösung von 5.58 g (20 mmol) (Et₂N)Me₂Si(OTf) in 100 ml Diethylether zu. Bei Raumtemp. wird 2 h gerührt. Anschlie-Bend trennt man das als gelbes Öl anfallende Triethylammoniumtriflat ab. Die Reaktionslösung wird auf 50 ml eingeengt, und ausgefallene Reste des Salzes werden nochmals entfernt. Anschließend kondensiert man das verbleibende Lösungsmittel ab und destilliert im Feinvakuum. Sdp. 152–155°C/0.001 Torr, Ausb. 2.70 g **2a** (57%). – ¹H-NMR (CDCl₃): $\delta = 0.15$ (s, 12H, MeSi), 1.11 (t, ³*J* = 6 Hz, 12H, CH₃CH₂), 2.78 (q, 8H, NCH₂), 6.95–7.54 (m, 10H, Ph). – ¹³C-NMR (CDCl₃): $\delta = 5.26$ (MeSi), 15.87 (CH₃CH₂), 44.87 (NCH₂), 127.65, 131.03, 133.97, 136.61 (Ph). – ²⁹Si-NMR (CDCl₃): $\delta = -11.3$ (M^{NEt₂}), -43.8 (D^{Ph₂}). – MS (70 eV), *mlz* (%): 474 (2) [M⁺], 72 (100) [C₄H₁₀N⁺]. – C₂₄H₄₂N₂O₂Si₃ (474.5): ber. C 60.75, H 8.85, N 5.90; gef. C 60.41, H 9.03, N 5.67.

Bis(allyldimethylsilyl)phenylmethan (3a): 2.43 g (100 mmol) Magnesiumspäne werden in einer Mischung aus 50 ml Diethylether und 20 ml THF vorgelegt und mit 2.50 g (10 mmol) (Dibrommethyl)benzol versetzt. Nach Anspringen der Reaktion tropft man eine Mischung aus 12.10 g (90 mmol) Allylchlordimethylsilan und 8.75 g (35 mmol) (Dibrommethyl)benzol in 100 ml Diethylether zu, wobei die Reaktionstemperatur 30°C nicht überschreiten sollte. Man rührt 12 h und hydrolysiert mit wäßriger NH₄Cl-Lösung. Die organische Phase wird mit Na2SO4 getrocknet, das Lösungsmittel auf dem Wasserbad abdestilliert und der Rückstand i. Vak. fraktionierend destilliert. Sdp. 63-65°C/0.1 Torr, Ausb. 7.38 g 3a (57%). $^{-1}$ H-NMR (CDCl₃): $\delta = 0.03$ (s, 12H, MeSi), 1.62 (d, $^{3}J = 7.5$ Hz, 4H, SiCH₂), 2.31 (s, 1H, CHPh), 4.79 (d, ${}^{3}J = 10.5$ Hz, 2H, $CH_2 = /cis$), 4.85 (d, ${}^{3}J = 14$ Hz, 2H, $CH_2 = /trans$), 5.82 (m, 2H, -CH=), 7.02-7.65 (m, 5H, Ph). - ¹³C-NMR (CDCl₃): $\delta = 1.26$ (MeSi), 26.53 (SiCH₂), 29.15 (SiCHPh), 115.13 (CH₂=), 132.57 (-CH=), 124.67, 128.30, 129.52, 136.94 (Ph). - ²⁹Si-NMR $(CDCl_3)$: $\delta = -4.2. - MS (70 \text{ eV}), m/z (\%)$: 247 (6) $[M^+ - C_3H_5],$ 41 (100) $[C_3H_5^+]$. - $C_{17}H_{28}Si_2$ (288.3): ber. C 70.81, H 9.71; gef. C 70.66, H 9.55.

Darstellung von 1b, 2b: 10 mmol 1a bzw. 2a werden in 150 ml Diethylether vorgelegt. Bei -20° C tropft man unter Rühren eine Lösung von 3.00 g (20 mmol) CF₃SO₃H in 100 ml Diethylether innerhalb von 1 h zu. Im Verlauf der exothermen Reaktion fällt das Ammoniumsalz als weißer Feststoff aus und wird abgetrennt. Anschließend werden nochmals 2.85 g (19 mmol) CF₃SO₃H zugesetzt, und das Ammoniumsalz wird wiederum abgetrennt. Danach entfernt man das Lösungsmittel i. Vak. Die Vollständigkeit der Umsetzung wird NMR-spektroskopisch (¹H, ²⁹Si) überprüft. Eine Destillation der Verbindungen verbietet sich wegen ihrer Temperaturempfindlichkeit. Aus den Integralen der ¹H-NMR-Spektren ist jedoch auf eine Reinheit von über 90% zu schließen, so daß **1b** und **2b** für Folgereaktionen ohne Aufarbeitung eingesetzt werden können. Eine sorgfältige Trocknung der Lösungsmittel sowie die Wasserfreiheit der Säure sind vor allem bei der Synthese von **2b** grundlegende Voraussetzung für das Gelingen der Reaktion. Anderenfalls wird durch Hydrolyse aus **2b** wieder Säure freigesetzt, die die Polymerisation der Verbindung auslöst.

1,2-Bis[dimethyl(trifluormethylsulfonyloxy)silyl]ethin (1b): ¹H-NMR (CDCl₃): $\delta = 0.38$ (s, MeSi). - ¹³C-NMR (CDCl₃): $\delta =$ 4.26 (MeSi), 111.84 (C=C), 118.59 (q, ¹J_{CF} = 314 Hz, CF₃). - ²⁹Si-NMR (CDCl₃): $\delta = 24.1$. - MS (70 eV), m/z (%): 289 (11) [M⁺ - CF₃SO₃], 73 (100) [Me₃Si⁺]. - C₈H₁₂F₆O₆S₂Si₂ (438.3): ber. C 21.92, H 2.74; gef. C 21.55, H 2.54.

1,1,5,5-Tetramethyl-3,3-diphenyl-1,5-bis (trifluormethylsulfonyloxy)trisiloxan (**2b**): ¹H-NMR (CDCl₃): $\delta = 0.34$ (s, 12 H, MeSi), 6.93-7.49 (m, 10 H, Ph). - ¹³C-NMR (CDCl₃): $\delta = 7.34$ (MeSi), 117.47 (q, ¹J_{CF} = 315 Hz, CF₃), 127.92, 131.65, 134.04, 137.87 (Ph). - ²⁹Si-NMR (CDCl₃): $\delta = -5.8$ (M^{OTf}), -41.8 (D^{Ph₂}). -C₁₈H₂₂F₆O₈S₂Si₃ (628.5): ber. C 34.40, H 3.50; gef. C 33.97, H 3.31.

Bis[dimethyl(trifluormethylsulfonyloxy)silyl]phenylmethan (3b): 2.88 g (10 mmol) 3a werden in 250 ml Diethylether vorgelegt. Bei -20°C tropft man eine Lösung von 2.90 g (19.5 mmol) CF₃SO₃H in 100 ml Diethylether in 30 min zu. Man rührt 2 h und entfernt das Lösungsmittel i. Vak. Die Vollständigkeit der Umsetzung wird NMR-spektroskopisch kontrolliert. Für Folgereaktionen wird die Reaktionslösung ohne Aufarbeitung eingesetzt. Die Destillation der Verbindung ist möglich, jedoch mit erheblichen Ausbeuteverlusten durch Zersetzungserscheinungen verbunden. Sdp. 151-155°C/ 0.005 Torr, Ausb. (nach Destillation) 1.71 g **3b** (34%). - ¹H-NMR $(CDCl_3)$: $\delta = 0.27$ (s, 12 H, MeSi), 3.84 (s, 1 H, CHPh), 6.92-7.51 (m, 5H, Ph). $- {}^{13}$ C-NMR (CDCl₃): $\delta = 7.61$ (MeSi), 39.24 (CHPh), 118.27 (q, ${}^{1}J_{CF} = 312$ Hz, CF₃), 124.13, 128.70, 129.84, 137.01 (Ph). $-{}^{29}$ Si-NMR (CDCl₃): $\delta = 36.7. - MS$ (70 eV), m/z(%): 355 (6) $[M^+ - CF_3SO_3]$, 77 (100) $[C_6H_5^+]$. $- C_{13}H_{18}F_6O_6S_2Si_2$ (504.4): ber. C 30.96, H 3.57; gef. C 31.27, H 3.68.

Bis[(dimethylphenylgermyl)dimethylsilyl]phenylmethan (5a): Eine Lösung von 5.05 g (10 mmol) **3b** in 100 ml Diethylether wird mit 20 mmol einer frisch bereiteten und titrierten Lösung von Li-GeMePh₂ versetzt. Man rührt 2 h, entfernt das Lösungsmittel i.Vak. und fügt 200 ml Toluol zu. Das ausgefallene Lithiumtriflat wird abgetrennt, das Lösungsmittel abdestilliert und das Produkt durch fraktionierende Destillation isoliert. Sdp. 162–166°C/0.001 Torr, Ausb. 2.38 g **5a** (42%). – ¹H-NMR (CDCl₃): $\delta = 0.08$ (s, 12 H, MeSi), 0.28 (s, 12 H, MeGe), 2.35 (s, 1 H, CHPh), 6.94–7.58 (m, 15 H, Ph). – ¹³C-NMR (CDCl₃): $\delta = -3.42$ (MeSi), –1.61 (MeGe), 27.03 (SiCH), 124.35–137.89 (8 Linien, Ph). – ²⁹Si-NMR (CDCl₃): $\delta = -21.5. - C_{27}H_{40}Ge_2Si_2$ (565.6): ber. C 57.33, H 7.07; gef. C 57.06, H 6.88.

Bis {[dimethyl(trifluormethylsulfonyloxy)germyl]dimethylsilyl}phenylmethan (**5b**): 5.65 g (10 mmol) **5a** werden in 150 ml Diethylether gelöst und bei -10° C mit einer Lösung von 3.00 g (20 mmol) CF₃SO₃H in 150 ml Diethylether versetzt. Man rührt 2 h bei Raumtemp. und entfernt das Lösungsmittel i.Vak. Die Vollständigkeit der Reaktion wird NMR-spektroskopisch kontrolliert. Eine destillative Aufarbeitung ist nicht möglich. Das nahezu quantitativ anfallende Rohprodukt besitzt eine Reinheit von über 90%. Ausb. 6.66 g **5b** (94%). - ¹H-NMR (CDCl₃): $\delta = 0.13$ (s, 12H, MeSi), 0.35 (s, 12H, MeGe), 2.67 (s, 1H, CHPh), 7.05–7.48 (m, 5H, Ph). $-{}^{13}$ C-NMR (CDCl₃): $\delta = -2.06$ (MeSi), 4.65 (MeGe), 33.46 (CHPh), 118.05 (q, ${}^{1}J_{CF} = 315$ Hz, CF₃), 125.55, 128.08, 130.76, 138.03 (Ph). $-{}^{29}$ Si-NMR (CDCl₃): $\delta = -19.5$. $-C_{17}H_{30}F_6Ge_2O_6S_2Si_2$ (709.6): ber. C 28.77, H 4.23; gef. C 29.31, H 4.45.

Darstellung der Polymere 1c-6c: 10 mmol der metallorganischen Verbindung bzw. Ph₂Si(OH)₂/2 NEt₃ werden in 50 ml Diethylether gelöst oder suspendiert. Bei 0°C tropft man 10 mmol 1b-6b, gelöst in 50 ml Diethylether, in 5 min zu. Lithiumtriflat fällt als weißer Feststoff, Ammoniumtriflat als hellgelbes Öl aus. Man trennt die Salze ab, entfernt das Lösungsmittel und entsetzt es durch 150 ml Toluol. Dabei fällt die restliche Salzmenge aus und wird abgetrennt. Man entfernt das Toluol i. Vak. und trocknet den Rückstand im Hochvakuum. Während 1c, 5c und 6c einen pulvrigen Festzustand annehmen, bleiben 2c-4c als hochviskose Öle zurück. Alle in der Folge angegebenen NMR-chemischen Verschiebungen sind Mittelwerte der verbreiterten Signale. Deren Halbwertsbreite beträgt in den ¹H-NMR-Spektren $\delta = 0.10-0.25$, in den ¹³C- und ²⁹Si-NMR-Spektren $\delta = 1.5-3.0$.

Siloxan-Nomenklatur: $M^x = -O-SiMe_2X$; $D^x = -O-Si-MeX-O-$.

1c: Ausb. 2.03 g (94%). $- {}^{1}$ H-NMR (C₆D₆): δ = 0.32 (12 H, MeSi), 7.29 (4 H, Ph). $- {}^{13}$ C-NMR (C₆D₆): δ = -2.5 (MeSi), 112.1 (C=C), 133.0 (*o*-Ph), 137.6 (*i*-Ph). $- {}^{29}$ Si-NMR (C₆D₆): δ = -23.7. - IR: $\tilde{v} = 2142 \text{ cm}^{-1}$ (C=C). $- M_w = 5140 \text{ g/mol}, M_w/M_n = 1.78.$ $- C_{12}H_{16}$ Si₂ (216.3): ber. C 66.64, H 7.40; gef. C 65.96, H 7.68. **2c**: Ausb. 3.49 g (86%). $- {}^{1}$ H-NMR (C₆D₆): δ = 0.25 (12 H, MeSi), 6.95-7.49 (14 H, Ph). $- {}^{13}$ C-NMR (C₆D₆): δ = 4.7 (MeSi), 127.5-138.2 (Ph). $- {}^{29}$ Si-NMR (C₆D₆): δ = -2.7 (M^{Ph}), -44.1 (D^{Ph}₂). $- M_w = 4350 \text{ g/mol}, M_w/M_n = 1.67. - C_{22}H_{26}O_2$ Si₃

(406.5): ber. C 65.01, H 6.40; gef. C 64.35, H 6.18. 3c: Ausb. 3.82 g (91%). $- {}^{1}$ H-NMR (C₆D₆): $\delta = 0.15$ (12H, MeSi), 2.29 (1H, CHPh), 6.95–7.52 (15H, Ph). $- {}^{13}$ C-NMR (C₆D₆): $\delta = 2.7$ (MeSi), 29.5 (CHPh), 124.8–138.0 (Ph). $- {}^{29}$ Si-NMR (C₆D₆): $\delta = 5.3$ (MeSi), -43.0 (D^{Ph}₂). $- M_w = 3120$ g/mol, $M_w/M_n = 1.83. - C_{23}H_{28}O_2Si_2$ (420.5): ber. C 65.70, H 6.66; gef. C 65.23, H 6.92.

4c: Ausb. 3.14 g (95%). $-{}^{1}$ H-NMR (C₆D₆): $\delta = 0.09$ (12 H, MeSi), 6.97-7.55 (10 H, Ph). $-{}^{13}$ C-NMR (C₆D₆): $\delta = 0.5$ (MeSi), 127.9-137.1 (Ph). $-{}^{29}$ Si-NMR (C₆D₆): $\delta = -12.9$ (MeSi), -43.5 (D^{Ph}₂). $-M_{w} = 3590$ g/mol, $M_{w}/M_{n} = 1.67$. $-C_{16}H_{22}O_{2}Si_{3}$ (330.4): ber. C 58.16, H 6.66; gef. C 58.65, H 6.92.

5c: Ausb. 3.87 g (89%). − ¹H-NMR (C₆D₆): δ = 0.06 (12 H, MeSi), 0.18 (12 H, MeGe), 2.38 (1 H, CHPh), 6.91−7.54 (5 H, Ph). − ¹³C-NMR (C₆D₆): δ = −3.1 (MeGe), 0.8 (MeSi), 29.9 (CHPh), 113.6 (C≡C), 124.0−136.1 (Ph). − ²⁹Si-NMR (CDCl₃): δ = −23.6. − M_w = 5180 g/mol, M_w/M_n = 1.90. − C₁₇H₃₀Ge₂Si₂ (435.5): ber. C 46.84, H 6.89; gef. C 46.45, H 6.58.

6c: Ausb. 2.36 g (92%). $- {}^{1}$ H-NMR (C₆D₆): $\delta = -0.06, 0.12$ (MeSi). $- {}^{13}$ C-NMR (C₆D₆): $\delta = -4.7, -0.1$ (MeSi), 113.5 (C=C). $- {}^{29}$ Si-NMR (C₆D₆): $\delta = -38.0$ (Si-Si-C=), -42.0 (Si-Si-Si). - IR: $\tilde{v} = 2144$ cm⁻¹ (C=C). $- M_{w} = 6620$ g/mol, $M_{w}/M_{n} = 2.02$.

 $- C_{10}H_{24}Si_4$ (256.4): ber. C 46.84, H 9.36; gef. C 46.35, H 9.08.

^[2] W. J. Noll, Chemistry and Technology of Silicones, Academic Press, New York, 1968.

- ^[4] S. Yajima, Y. Hasegawa, J. Hajashi, M. Ijmura, J. Mater. Sci. 1978, 13, 2569-2576.
- ^[5] S. Yajima, Am. Ceram. Soc. Bull. 1983, 62, 893-899.

^[1] N. Auner, H.-H. Karsch, J. Weis, Nachr. Chem. Tech. Lab. 1993, 41, 15-21.

 ^[3] T. C. Kendrick, B. Parbhoo, J. M. White in *The Chemistry of Organosilicon Compounds* (Ed.: S. Patai, Z. Rappopert) J. Wiley & Sons Ltd., New York, **1989**, S. 1289–1361.
 [4] C. Willing, M. Hagaran, J. Haitaki, M. Jimura, J. Matar. Sci.

- 990
- ^[6] R. West, J. Organomet. Chem. 1986, 300, 327-346.
- [7] S. Yajima, K. Okamura, J. Hajashi, M. Omori, J. Am. Ceram. Soc. 1976, 59, 324-327.
- [8] S. Yajima, M. Omori, K. Okamura, J. Hajashi, C. Liaw, T. Mat-zuzawa, Chem. Lett. 1976, 551-554.
- [9] Y. Hasegawa, M. Ijmura, S. Yajima, J. Mater. Sci. 1980, 15, 720 - 728.
- ^[10] Y. Hasegawa, K. Okamura, J. Mater. Sci. 1983, 18, 3633-3648.
- ^[11] D. Seyferth, Am. Chem. Soc. Symp. Ser. 1988, 360, 21-42.
- [12] R. Corriu, C. Guerin, B. Henner, A. Jean, B. Mutin, J. Organo-met. Chem. 1990, 396, C35-C39. ^[13] R. Corriu, Ph. Gerbier, C. Guerin, B. Henner, A. Jean, H. Mu-tin, Organometallics **1992**, 11, 2507-2513.
- ^[14] J. M. Zeigler, L. A. Harrah, A. W. Johnson, Adv. Resist Tech. Proc. 1985, 539, 166-177.
- [15] R. G. Kepler, J. M. Zeigler, L. A. Harrah, S. R. Kurts, Bull. Am. Phys. Soc. 1983, 28, 362-364.
 [16] R. West, A. R. Wolff, US-Pat. 4,569,953 (C 08 F2/50), 112,1096 Characterization 104 P2079794
- 11.2.1986; Chem. Abstr. 1986, 104, P207878d.
- B. Boury, D. Leclercq, P. H. Mutin, J. M. Planeix, A. Vioux, Organometallics 1991, 10, 1457-1461.
 D. Seyferth, G. H. Wiseman, Y. F. Yu, T. S. Targos, C. A. Sobon, G. E. Koppetsh, Proc. VIIIth Int. Symp. Organosilicon Chemistry St. Louis (Ed.: E. R. Corey, J. Y. Corey, P. P. Gaspar), J. Wiley, S. Serge 144, New York, 1990. S 415, 421
- J. Wiley & Sons Ltd., New York, 1989, S. 415-421.
 ^[19] S. Ijadi-Magshoody, X. Zhang, T. Barton, J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 1990, 28, 955-965.
 ^[20] T. L. Darter, S. L. K. Corey, J. I. Corey, F. F. Gasparly, P. Corey, F. F. Gasparly, J. Corey, J. J. Corey, F. F. Gasparly, J. Wiley & Sons Ltd., New York, 1989, S. 415-421.
- ^[20] T. J. Barton, S. Ijadi-Magshoody, Y. Pang, *Macromolecules* 1991, 24, 1257–1260.
- [21] R. Corriu, Ph. Gerbier, C. Guerin, B. Henner, R. Fourcade, J. Organomet. Chem. 1993, 449, 111-118.
 [22] J. Heinicke, W. Uhlig, A. Tzschach, G. Reinhold, Acta Polymerica 1990, 41, 538-543.
- ^[23] B. van Aefferden, W. Habel, P. Sartori, Chemiker-Ztg. 1990, 114, 367-369.
- ^[24] B. van Aefferden, W. Habel, P. Sartori, DE-Pat. 3,841,348 (C 08 G 77/60), 13.6.1990; Chem. Abstr. 1991, 114, P63022b.
- ^[25] B. van Aefferden, W. Habel, P. Sartori, Chemiker-Ztg., 1990, 114, 259–265. ^[26] W. Habel, H.-P. Judenau, P. Sartori, J. Prakt. Chem. **1993**,
- 335, 61-68. ^[27] W. Habel, H.-P. Judenau, P. Sartori, J. Prakt. Chem. 1993,
- 335, 561-562
- ^[28] A. Kimura, Kobunshi Kagaku 1972, 29, 665-667.
- ^[29] R. Corriu, C. Guerin, B. Henner, A. Jean, Th. Kuhlmann, FR-Pat. 2,646,162 (C 08 G 77/60), 26.10.1990; Chem. Abstr. 1991, 114, P248030w.

- ^[30] R. Corriu, C. Guerin, B. Henner, A. Jean, F. Garnier, A. Yasser, Chem. Mater. 1990, 2, 351-352
- ^[31] J. L. Bredford, R. Corriu, Ph. Gerbier, C. Guerin, B. Henner, A. Jean, Th. Kuhlmann, F. Garnier, A. Yasser, Organometallics 1992, 11, 2500-2506.
- ^[32] S. Ijadi-Magshoody, T. J. Barton, Macromolecules 1990, 23, 4485 - 4486
- [33] E. Hengge, A. Baumegger, J. Organomet. Chem. 1989, 369, C39-C42
- ^[34] E. Hengge, A. Baumegger, M. Eibl, E. Hohenester, C. Kratky, Angew. Chem. 1990, 102, 722-724; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1990, 29, 641.
- [35] E. Hengge, Nova Acta Leopoldina 1986, 264, 367-382.
 [36] W. Habel, L. Mayer, P. Sartori, Chemiker-Ztg. 1991, 115, 301 - 305
- ^[37] W. Habel, L. Mayer, P. Sartori, J. Prakt. Chem. 1992, 334, 327 - 332
- ^[38] W. Uhlig, Chem. Ber. **1992**, *125*, 47–53. ^[39] W. Uhlig, Z. Anorg. Allg. Chem. **1991**, 601, 125–132.
- ^[40] W. Uhlig, Z. Anorg. Allg. Chem. 1991, 603, 109-117.
- [41] W. Uhlig, J. Organomet. Chem. 1991, 421, 189–197.
 [42] W. Uhlig, J. Organomet. Chem. 1991, 409, 377–383.

- [43] W. Uhlig, J. Organomet. Chem. 1993, 452, 29-32.
 [44] W. Uhlig, C. Tretner, J. Organomet. Chem. 1994, 467, 31-35.
 [45] W. Uhlig, J. Organomet. Chem. 1991, 402, C45-C49.
 [46] C. Tretner, B. Zobel, R. Hummeltenberg, W. Uhlig, J. Organo-tic Chem. im Develot.
- *met. Chem.*, im Druck. ^[47] W. Uhlig, J. Organomet. Chem. **1993**, 456, C1-C3.
- [48] W. Uhlig, Z. Anorg. Allg. Chem., im Druck.
 [49] H. H. Hergott, G. Simchen, Liebigs Ann. Chem. 1981, ^[49] H. H. He 1718–1721.
- ^[50] H. Emde, D. Domsch, H. Feger, U. Frick, A. Götz, H. H. Her-Banda, D. Domsen, H. Fegel, O. FIRK, A. GOZ, H. H. Hergott, K. Hoffmann, W. Kober, K. Krägeloh, T. Oesterle, W. Steppan, W. West, G. Simchen, Synthesis 1982, 1-26.
 [51] A. Bassindale, T. Stout, J. Organomet. Chem. 1984, 271, C1
- $C1-C^2$
- ^[52] W. Uhlig, A. Tzschach, J. Organomet. Chem. 1989, 378, C1-C5.
- ^[53] H. Gilman, T. C. Wu, J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 4031-4033.
- ^[54] H. Gilman, C. W. Gerow, J. Amer. Chem. Soc. 1955, 77, 4675-4676.
- [55] P. D. George, L. H. Sommer, F. C. Whitmore, J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 1585-1588.
 [56] W. Uhlig, J. Organomet. Chem. 1993, 452, C6-C8.
- ^[57] R. D. Rieke, S. E. Bales, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1973, 879 - 880.[381/93]